

PRESS RELEASE

2020年12月16日
公益財団法人 中国地域創造研究センター

2020年度 第3回電子デバイス事業化フォーラム/ 次世代エレクトロニクスフォーラム（合同フォーラム）の開催について

公益財団法人 中国地域創造研究センター（会長：瀧本 夏彦）は、半導体・電子デバイス製造装置分野の市場動向や最先端技術等についての講演などを通じて地域ネットワークの拡充や事業化促進を図ることを目的に「2020年度第3回電子デバイス事業化フォーラム」を下記のとおり開催いたしますのでお知らせします。

※本フォーラムは、地域企業イノベーション支援事業（次世代エレクトロニクス関連産業創出事業）の「次世代エレクトロニクスフォーラム」との合同フォーラムとしております。

第3回目のフォーラムは、「最先端技術の動向と産業分野への展開」をテーマとし、元ソニー（株）執行役員 ディスプレイデバイス開発本部長で JAPERA（次世代プリンテッドエレクトロニクス技術研究組合）常務理事などを経験されている占部 哲夫 氏と東北大学との共同研究でリアルタイム近接容量イメージセンサーの開発を手掛けておられるオー・エイチ・ティー（株）の羽森 寛 氏からご講演をいただきます。

また、半導体の特性を持っている高分子材料の開発と、それを薄膜デバイスに応用する研究をされている広島大学の尾坂 格 氏に研究シーズ・ニーズのご紹介をいただきます。

ご期待いただくとともに、ご関心のある方など多数の皆さまのご来場をお待ちしております。

なお、本交流会における新型コロナウイルス感染症対策については、開催案内に掲載していますのでご参照下さい。

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、オンライン開催もしくは中止とする場合があります。

記

- 開催日時 2021年 1月16日（土） 13:30～17:00
- 開催場所 福山商工会議所 101会議室（福山市西町2-10-1）
- プログラム
 - ・開会挨拶（13:30～13:35）
（公財）中国地域創造研究センター 専務理事 増矢 学
 - ・講演1（13:35～14:50）
題目 「ディスプレイ・デバイス技術の潮流を概観し、その将来を展望する」
講師 元 ソニー株式会社 執行役員
ディスプレイデバイス開発本部長 占部 哲夫 氏
 - ～休憩（10分）～
 - ・講演2（15:00～16:15）
題目 「近接容量センサーを用いた電気の可視化技術とその応用」
講師 オー・エイチ・ティー株式会社 代表取締役社長 羽森 寛 氏
 - ～休憩（10分）～
 - ・研究シーズ・ニーズ紹介（16:25～16:55）
題目 「有機薄膜太陽電池の高効率化に向けた高分子系半導体の開発」
講師 広島大学 大学院先進理工系科学研究科 教授 尾坂 格 氏
 - ・閉会挨拶（16:55～17:00）
備後半導体技術推進連合会（BISTEC）会長 藤代 祥之
- 参加費 無 料
- 定 員 90名限定（先着順、新型コロナ感染防止に向け、会場収容定員の半数で実施します。）
- 申込締め切り 2021年 1月 8日（金）（募集定員になり次第、締め切ります。）
- 申込方法（公財）中国地域創造研究センターHPのイベント案内でご確認のうえ、所定の申込フォームでお申込みください。
また、E-mail 又は FAX でも受け付けます。（産業創造部 高原まで）
HP URL : <https://crirc.jp/>
E-mail : zdkoryu1@crirc.jp
TEL : 082-241-9940 FAX : 082-245-7629